PAT-NO:

JP40224222A

**DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02242222 A** 

TITLE:

PRODUCTION OF OPTICAL LIQUID CRYSTAL DEVICE

**PUBN-DATE:** 

September 26, 1990

**INVENTOR-INFORMATION:** NAME HASHIMOTO, KENJI YUASA, KOYO **FUJIMOTO, TETSUO** 

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

**IDEMITSU KOSAN CO LTD** 

N/A

APPL-NO:

JP01062202

APPL-DATE: March 16, 1989

INT-CL (IPC): G02F001/13

US-CL-CURRENT: 349/84, 349/FOR.113

### **ABSTRACT:**

PURPOSE: To continuously produce optical liq. crystal devices of a large area and to enhance productivity by using a gravure coater when a substrate is coated with a liq. crystal material and an adhesive.

CONSTITUTION: When a substrate is coated with a liq. crystal material and an adhesive, pattern printing is carried out with a gravure coater fitted with a gravure roll A. The roll A is rotated in a direction reverse to the direction of travelling of the substrate and the linear velocity of the roll A is regulated to 1.5-100 times, preferably 2-50 times as high as the speed of the substrate so as to control the thickness of a coating layer. A roll B is set vertically movably with an air cylinder, brings the substrate into contact with the roll A and enables intermittent coating. A roll C presses the substrate against the roll A and can evaporate a solvent when heated to about 100°C. Such coated substrates are laminated and orientation is carried out by bending or other method. Optical liq. crystal devices is continuously produced.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

返日本国特許庁(JP)

② 特許 出願公開

# 母公開特許公報(A) 平2-242222

®Int. Cl. 1

識別記号

庁內整理番号

母公開 平成2年(1990)9月26日

G 02 F 1/13

101

8910-2H

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全8頁)

◎発明の名称

液晶光学索子の製造法

②特 颐 平1-62202

**企出 順平1(1989)3月16日** 

砂発 明 者 僑 本 夢 次

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1230番地 出光興産株式会社内

包発明 者 湯き 公 禅

千葉県意津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内

母兒 明 者

**藤 本 哲 男 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内** 

出光典産株式会社 の出 願 人

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

198代 理 人 弁理士 糖高 哲夫

### 勇 初 書

1. 発明の名称

商品光学素子の製造法

### 2. 特許請求の範囲

- 1. 姜板に被姦材料及び/又は接着剤をグラビ アコータを用いてパターン印刷する工程を有 することを特徴とする液晶光学素子の製造法。
- 2. 液晶材料及び/又は接着剤が溶媒により粉 収されている誰求項!記載の液晶光学素子の 製造法,
- 3. 基板にロール状の可旋性基材を用いること で連続生産を行うことを特徴とする諸求項1 記載の液晶光学業子の製造法。
- 4. 基板へのパターン印勒を間欠的に行う請求 項1配数の液晶光学素子の製造法。

- 5. グラピアコータのグラピアロールを基役の 流れ方関とは逆向多に直転させ、かつ回転送 技をグラビア表面の線速度が基板の流れ速度 の1.5~100倍となるように変化させるこ とにより、パターン印刷された液晶材料及び /又は接着剤の模定を制御する請求項1、2、 3 又は4 記載の液晶光学素子の製造街。
- 6. 基板に液晶材料及び/又は接着剤をグラビ アロール形状の異なる複数のグラビアコータ を用いてパターン印刷する確求項1、2、3、 4 又は 5 記載の液晶光学業子の製造法。

# 3、発明の詳細な説明

《産業上の利用分野》

本条明は、准晶光学素子の製造法に関し、より 詳しくは、液晶皮示素子、液晶配弧素子等として 好適に利用できる液晶光学業子の連続製造を容易 に可能とする液晶光学素子の製造症に関する。

### 特別平2-242222 (2)

### (従来の技術)

液晶の電気光学的効果や熱光学的効果を応用し た筬品光学素子は、筬品ディスプレー、玻鉛シャ っターアレイ、液晶プリンター等として広く利用 されている。従来、領品光学素子を作製する方法 として、液晶光学素子を構成する2枚の基核モス ペーサーを介して重ねあわせ、液晶柱入孔を残し て周辺を接着、シールした後に板品を注入する方 滋が行わていた。しかしこの方法は液晶層の厚き を数ヵ点に保持することが困難であり、また液晶 の注入も困難である等の問題があり、例えば特別 超62-267720号公報等に記載されている ような改良法が提案されている。この方法はスペ ーサーを含有する液晶物質をスクリーン印刷技に より滅圧下で基板に塗布しているが、スクリーン 印刷法では連続化が困難であり、また、域圧気内 での操作のため工程が複雑化するという問題点が

### (発明が解決しようとする深麗)

第1回は本発明において用いられる一組のグラ ビアコータの一例を示す模式図であり、Aはグラ ピアロールで薔薇の焼れ方衡と逆向きに回転する。 グラビアロール回転時のグラビア表面の線速度でよ は、基板の移動進度な。に対して、通常1.5~1 00倍、好ましくは2~50倍となるように設定 する。また、このグラビアロールの昼転速度を変 化させることにより、パターン印刷された液晶材 料及び/又は接着剤の歯布層の膜準を削御するこ とができる。ロールBはパターン印刷を簡欠的に 行うための間欠塗布機構で、エアーシリンダによ り上下助可能となっており、グラビアロール人を 春夜に接触させたり、離したりすることで、パタ ーン印刷が簡欠的に行える。ロールCはグラビア ロールAに基伍を押さえ付けるためロールで、必 要に応じ加熱装置を組み込んで180℃程度に加 热すれば、塗布する酸に用いた溶媒を霧鬼させる ことがてきる.

このようなグラビアコータを用いて液晶材料を 基位にバターン印刷する。また、液晶材料がパタ

木発明は、前配平板に基づいてなされたもので、 液晶光学業子を簡単な遊作により遠鏡的に製造す ることができる液晶光学者子の製造法を提供する ことを目的とする。

本発明はまた、大面積、大容量支景の均一な紋 静薄膜を有する液晶光学電子を製造する方法を提 供することを目的とする。

### 〔歴歴を解決するための手段〕

本拠明者らは、前記課題を解決するために裁定 研究を重ねた結果、液晶材料及び/又は密者期の 基板への室布をグラピアコータを用いて行うこと により、液晶材料の基板への大面積かつ物一な塗 市が容易に行え、液晶光学業子の速放整造が可能 となることを見出し、この知見に基づいて本発明 を完成するに至った。

すなわち、本発明は基根に被晶材料及び/又は 後者剤をグラビアコータを用いてパターン部刷す る工程を有することを特徴とする液晶光学素子の 製遺法を提供するものである。

ーン印刷された基版に対向基板を接着剤を用いて 積層する場合には、該基板又は対向基模に前記グ ラピアコータを用いて接着剤をパターン印刷する。 このようにして得られた基板を積騰し、曲げ配向 処理等の配向処理を行うと被磊光学素子が得られ る。液晶材料中に接着剤が含有されている場合等 は対向基礎に接着剤を塗布せずに基础の積層を行 うことができる.

第2圏は第1塁で示した一組のグラピアコール を用いて、基板上へ液晶材料を塗布する場合の印 朝パターンを示す模式的設明図で、1はグラビア ロール、2 は萎収、3 は間欠的に堕布された進品 材料の堕布面である。第3回及び第4回は別のグ ラピアロールを用いて接着割を生むする場合の印 剝パターンを示す模式的説明因で、1、6ピグラ ピアロール、2~は対同基板、5、7が接着剤の 建布面である。第3図のように液晶材料塗布面の 外側に相当する部分にライン塗布したのち、祭4 図のように被品並布面の間の非悠布面に間欠墜布 することで接着朝の塗布が完了する。これら第2

### 特開平2-242222(3)

図~祭4図に示される途市強作を組み合わせるこ とにより、第5回に示されるような液晶材料塗布 面と接着刺強市面との配置が構成される。短晶材 科及び接着剤の堕布は同一基板に対して行っても よいし、また各対向基板に対し、別個に行っても よい。このようにして得られた液晶材料を堕布し た基級と接着剤を墜帯した対向基級を積層し、次 の配向工程に送る。

液晶材料、控着剤の生布を複数のグラビアロー ルを用いて行うことにより、液晶材料、接着剤を それぞれパターン化して塗り分けることが可能で 所望の構成の液晶光学業子を容易に製造すること ができる。 本盤頭において、液晶材料又は接着 剤を整定する基板は、通常長茂状のものが用いら れ、連続的にグラピアコータに供給され窓布が行 われる。これにより、液晶光学素子の連続生産、 大面積化を容易に行うことができる。蒸板の材質 としては、通常、生産性、汎用性、加工性等の点 から、鎧皮、耐熱性、透明性、耐久性などに優れ たプラスチックからなる基根等が好適に使用され

る。具体例としては、一緒又は二粒経体ポリエチ レンテレフタレート等の結晶性ポリマー、ポリス ルボン、ポリエーテルスルボン等の非結晶性ポリ マー、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオ シフィン、ポリカーボネート、ナイロン等の単り アミドなどのブラステック基礎が挙げられる。ブ ラスチック番板を用いると、ガラス番紙を用いた 場合に比べ軽量化が図られる。

近級には透明電極が設けられており、この透明 電極としては酸化スズを被響させたNESA膜、 酸化スズと酸化インジウムよりなる170億等が 用いられる。これらの貧極は、公知の各種の手法、 例えば、スパッタリング法、薀磬法、印副法、第 右法、メッキ法、扱者法等、又は、これらを遺立 近み合わせた手法を用いて、 基版上に設けること ができる。

木製羽で用いられる統品材料としては、液晶性 を示すものであれば特に側隔はないが、個分子ネ マチック液晶、低分子コレステリック結晶、低分 子スメクチック液晶、高分子ネマチック液晶、高

分子コレステリック液晶、高分子スメクチック液 **品及びこれらの混合物等が挙げられる。 燃誘電鉄** を示す医分子及び高分子の液晶材料やそれらの混 食物等も好適に用いることができる。さらに本発 明で用いられる被聶材料には、前配の高分子凝晶、 延分子液晶に加えて、多色性色素、淀粕剤等の部 加剤、接着病等が添加されていてもよい。

多色性色素としては、スチリル系、アゾメチン 蒸、ナビ蒸、ナフトキノン蒸、アントラキノン蒸、 メロシアニン系、ペンプキノン系、テトラジン系 の色素が挙げられる。

本発明で用いられる接着剤としては、単独で角 いられるものも、また液晶材料中に配合して用い られるものも、いずれも接着剤として通常問いら れている次のような畜分子物質、倒えばエポキシ 系設権割、アクリル系接着割、ポリカレタン系接 増削、ホットメルト型後着制、エラストマー型後 哲訓を挙げることができる。

液晶材料及び接着期は、例えばジクロロメタン、 クロロゴルム、メチルエチルケトン、1,1.1

ートリクロロエクン、トルエン及び/又はこれら の混合物帯からなる液体で、温常温度2~10萬一 量%、好ましくは2~50重量%に粉吹してグラ ピアコータにより塗布される。

上記のようにして塗布された碁板は、加圧ロー ル等で積厚され、次いで曲げ配向処理等の配向処 運が行われ、次いで切断され披品洗学券子となる。 この望布、被導、配向処理、強戦の名工程は連続 化が可能であり、火面額の液熱光学素子を連続的 に復雑な工程を必要とせずに生産でき、被品光学 常子の低コスト化が可能となる。

### 〔突旋彈〕

以下、本発明を実施的に基づいて共雄に説明す るが、本発明はこれに限定されるものではない。

### 庚垫倒!

# 希釈放(A)

下配繰り返し単位を有する強勝電性高分子液晶 をジクロロメタンで機変15重量%に網接した希

# 持開平2-242222 (4)

製値 (A) を得た。

Mn = 5.300

## 组织多学数

(cry : 結晶相、SaC\* : カイラルスメクチックC 桁、Sak : スメクチック A 相、 (so: 等方相)希釈液(3)

油化シェルエポキシ解製エポキシ樹脂(主剤エピコート834と硬化剤GX~11の営量比2: 1の混合物)をトルエンで浸度5重量%に網整して発射液(B)を得た。

上記者釈教(A)及び(B)を第6回に示す様 成のグラビア第工装置で「TO付きPES(ボリ エーテルスルホン)芸板(厚み125μm、巾1 5 ce、扱さ50mのロール物)にそれぞれ塗布し、 溶媒療発後に厚さ31μmの膜を得た。

表6団の整定の仕様は下記の通りである。

 $c - \nu A$ 

グラビア私状 台形75メッシュ

直接 25m≠

回転数 200rpm

 $v_k = 15.7 \, \text{m/min}$ 

独宿知泉 沿泉液(A)

連希斯積 図示 (数键の単位:mo).

医欠额律 堕布特間 4.4 秒

休止時間 ] 砂

D-NA'

グラピア形状 台廻150メッシュ

直径 25 ໝ ≠

**回転数 100 rpm** 

v. = 7.9 m/min

紫布面積 図示 (数値の単位:ma)

間欠動作 なし

# $B - \mu A'$

グラビア形状 台形150メッシュ

直接 25 m é

回転数 IOO spm

v, = 7.9 m/min

整布面積 図示 (数値の単位: 四)

間欠動作 堕布時間 0.9秒

体止時間 4.5秒

慈权遗皮 v。=2回/mia

このようにして得られた1年の基底を塗布面を合わせてロールにより機構し、引き続き、道径30m、中心面距離40mのロールを3本組み合むせたロール群により連続的に曲げ配向処理を行った。

次いで、得られた長尺状の液晶パネルを接着剤 壁右部を2分割するように切抜し、所望の大きさ のパネルを得た。 得られた液晶パネルについて宝温でのコントラストを測定したところ、±5 Vの印加で28という及好な配向状態のものが得られ、電界を切ってもその表示が24時間以上保たれた。このように本発明の方法によると是尺勢の連該生産(陸市→積層→配向処理→切断)が可能となり、生産性の大作な向上ができ、かつ容易にコントラストの良好な連品表示案子が得られた。

### 奥旋倒2~6

実施例 1 において、基板速度、グラビアロールのメッシュ、及び回転速度を下記のように変化させ、他は実施例 1 と同様にして液晶表示患子を作製したところ、第 1 表に示すような性能の液晶表示素子を得た。

# 特朗平2-242222(5)

# 実施例?

異類例1において堕布対象を以下のように変更 したほかは実施例1と同様に装板への塗布を行っ

### 符取被 (A)

# **造講電性高分子液區 |**

Mn = 15.000

# 用证法单数

(g:ガラス状態、Si:米同定のスメクチック相) 竞货运性高分子液晶Ⅱ

Mn = 3, 000

# 担転移拳動

**生布対象を以下のように変更したほかは実施例** 1 と同一条件で堕布した。

# **治釈波(A)**

で記憶分子強誘電性液晶をジクロロメタンで湯 度15重量%に調整した形象液(A)を得た。

# 报転移擊動

宿復蒸発後、2.1 mの腹が得られ、実施例1 と同様に接層、配向処理を行い所望のパネルとし

得られた液晶パネルについて室温でのコントラ ストを測定したところ、土5 Y の印加で23の値 を得た。

実施別しにおいて途布対象の希釈徴(A)を以 下のように変更したほかは実施例1と回様に基板

15.00 Miles		接近温度 ロールA ロールA' ロールA' 現野 コン (Main) メッシュ/開発速度 メッシュ/回転速度 メッシュ/回転速度 (Min) スト	ロールA・ オッシュ/回転送収	ロールム。 イァシュ/四部記載	1855. (4 m)	調算 コントジ (全し) スト
8	2.5	15/200	150/100	150/100	2.8	30
en	8	15/160	156/ 50	150/ 50	2.7	۳ د
₹ .	89	75/300	150/150	160/150	어	78
æ	ه 	160/200	1547 50	150/ 50	2.5	

 $6 \xrightarrow{7} Sec^{-} \xrightarrow{52} SeA \xrightarrow{83} Iso (C)$ 

上記2種の嵌分子液晶[及び目を50:50 (モル%) で複合したものをアセトンに溶解し、 10 重量好の看収液(A)を得た。

## 希釈被(B)

UV硬化型サクリル系接着剤(セメダイン筒製、 セメロックススーパーY-862-1)をMEK . (メチルエチルケトン) で諸解し、La葉量%の 希釈液 (B)を得た。

上記給款減(A)及び(B)を用いて実施例1 と同様に堕布惩処後、2.5 gmの膜が得られた。 それぞれの各板を後層し、契肉処理した後、40 0 ツォタルハライドランプを約2秒解射し、切断 し、所望のパネルを得た。

得られた液晶パネルについて宝道でのコントラ ストを測定したところ、±5 Vの印加で36の値 を得た。

### 実施例8

# **特閒平2-242222(8)**

海媒藻発後、2.9μmの腹が得られ、実施費1 と同様に積層、配向処理を行い所塑のパネルとし

> 得られた液晶パネルについて衰温でのコントラ ストを測定したところ、±9 Vの印加で70の値 を得た。

# 実験例10

### 注款理性高分子被品

M n = 5 3 0 0

# 祖転移拳動

$$cry = \frac{10}{9} sac^{2} = \frac{61}{60} saa = \frac{110}{36} 1 so (\%)$$

### 接着剂

油化シェルエポキシ瞬襲エポキシ樹脂(生剤エ ピコート834と硬化剤QX-i1の監査比2: 1の混合物)

上記録り返し単位を有する高分子液晶と接着剤

への勢布を行った。 特駅液(A) A: B: C: D = 45.6:38.4:4:20 ( + 16 %) CH.COOCH.CCH.OCOCH. C00 (CR.), .0-(O) C00 (O) C00CH, CHC. H. CH \*COOCH \* CCH \* OCOCH \* (CH) 0 000 000 CHC 14 Mn = 3. 000 混合液品の相転移半熱 8 25 Suc 88 Sua 106 (T)

> を重量比で50:50で混合した液晶組成物をジ 上記辯波を第7図に示す構成のグラビア生工装 置で!TO付きPES遊扱(草み125gm、巾 ♪ 5 cm、長き50mのロール物)にそれぞれ生布 し、溶媒藻発後に厚さる1ヵmの膜を持た。

グラビア形状 台形で5メッシュ

第7四の遊園の位称は下記の通りである。

200 r p m

v: = 15.7 m/min

堕布对象

上記得被

装布面積

図示 (数値の単位:en)

整布時間 4.4分

休止時間 1 秒

基板速度 マニコ2a/miュ

このようにして得られた藝板の堕布面に対向器

板を重ねてロールにより積磨し、引き焼き鬼旅艇 クロロメタンに増解し、15重量%の溶液とした。 1と同様に曲げ配向処理を行った。次いで、得ら れた長尺状の液晶パネルを切断し、所塑の大きさ のパネルを得た。

> 得られた波晶パネルについて空温でのコントラ ストを測定したところ、±5 Vの印加て23とい う異好な配向状態のものが得られ、電界を切って もその表示が24時間以上保たれた。このように 本発明の方法によると長尺勢の連続生産(堕布→ 類屑→配向処理→切断)が可能となり、生産性の 大巾な何上ができ、かつ容品にコントラストの意 好な液晶表示電子が得られた。

# 家施得11~!4

実施例10において、基礎速度、グラビアロー ルのメッシュ、及び回転速度を下記のように変化 させ、版は実態的10と同様にして波晶表示素子 を作祭したところ、第2表に示すような性能の波 晶表示素子を得た。

# 持閉平2-242222 (プ)

### 実施例15

実施例10において装布対象を以下のように変 更したほかは実施例IGと同様に基板への塗布を

### 独读 電性高分子液器!

M n = 1 5 . 0 0 0

# 担联移单数

$$8 \xrightarrow{-4} S, \xrightarrow{40} S = G^* \xrightarrow{91} S = A \xrightarrow{129} 1 = 0 (T)$$

### **独游馆独高分子液晶** 및

Ma=3.000

### 组纪移拳的

$$g \stackrel{7}{\longleftrightarrow} SmC^* \stackrel{52}{\longleftrightarrow} SmA \stackrel{83}{\longleftrightarrow} iso (T)$$

第2款

实验例	基模速度 (a/sin)	ロールA メッシュ/回転速度		コントラ
11	2.5	75/200	2.8	2 6
12	2	75/100	27	28
13	2	75/300	3.4	2 1
14	2	150/200	2.5	33
	ł			Ì

上記2種の高分子液晶(及び [を50:50 (モル%) で複合したものにUV硬化型アクリル **系接着期(セメダイン瞬製、セメロックススーパ** - Y - 8 6 2 - 1 ) を复宜比 3 : 1 で混合しアセ トンに溶媒し、10重量分の溶液を終た。この溶 徴を用いて房籍側19と剛様に塗布誘発後、25 μ m の酸が得られ、この塗布面上に対向必依を積 **嬉し、配向処理した後、400wメタルハライド** ・ランプを約2秒放射し、切断し、所望のパネルを

得られた液晶パネルについて窒温でのコントラ ストを選定したところ、±5~の印加で30の値 を得た。

# 支疫費16

陸右対象(高分子強誘電性液晶)を以下のよう に変更したほかは実施例10と同一条件で塗布し

### 担妊移拳動

$$cry \xrightarrow{10} sec^* \xrightarrow{32} sea \xrightarrow{55} seo (\%)$$

冷埃須免後、2.1 g mの間が得られ、積層、配 肉処理を行い所望のパネルとした。

得られた液晶パネルについて室温でのコントラ ストを測定したところ、±5 Vの印刷で13の低 を得た。

### 虫烙倒17

実施例10において塗布対象(強誘電性高分子 成品)を以下のように収更したほかは実施例10 と同様に基板への塗布を行った。

A:B:C:D=45.6:30.4:4:20 (モルガ)

CH,

: 830000 #300 #3000CB:

# 特閒平2-242222 (8)

M = 3 0 0 0

# 混合液晶の根転移挙動

slase 
$$\xrightarrow{25}$$
 Suc  $\xrightarrow{88}$  SuA  $\xrightarrow{106}$  iso (°C)

確据演奏後、2.9 × mの膜が得られ、実施例1 0 と関様に模形、配向処理を行い、労助し所望の パネルとした。

得られた液晶パネルについて繁選でのコントラストを測定したところ、±3 Vの印加で55の値を得た。

## (発明の効果)

本発明にの観燈波によれば、大面積、大炭示容 重の液晶光学素子を簡単な工程により、容易に遠 続的に製造することができ、生産性が大巾に向上 することで液晶光学素子の製造コストの低減が可 能となる。

また、本発明の製造法によれば襲原の倒整が容易で、均一な確認が得られる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本売明の製造法に用いられるグラビ プコータの一例を示す模式的時面図であり、第2 図、第3 図、第4 図及び第5 図は整額の状態を示 F 模式的平面図である。第6 図及び第7 図は本発 例の製造工程と整額の状態を示す模式的裁例図で ある。

> 出順人 出光與症株式会社 代理人 非理士 樓高哲夫



